

公益社団法人 高 分 子 学 会

高分子学会日立化成賞 規程

(2004年11月8日 理事会承認)

(2008年11月4日 一部改正理事会承認)

(2011年11月11日停止条件付理事会承認 2012年4月1日発効)

(総 則)

1. 高分子学会日立化成賞（以下日立化成賞）の授賞については、この規程の定めるところによる。

(対 象)

2. 本賞は、申請時45歳以下の本会会員で、機能性高分子、特に電子・情報材料に関する独創的かつ優れた研究業績を挙げた研究者個人に授与する。

(賞)

3. 本賞の授賞件数は、毎年原則2件以内とし、受賞者には賞状および副賞1件50万円を贈呈する。

(受賞候補者の推薦)

4. 本賞の受賞候補者の推薦は本会会員が行うものとし、自薦・他薦は問わない。推薦にあたっては、本会指定の推薦書に所定事項を記入し、必要な参考資料を添えて、毎年5月末日までに、日立化成賞選考委員会（以下選考委員会）に提出する。ただし、推薦者の推薦件数は1件に限る。

(受賞候補者の選考)

5. 本賞の受賞候補者選考のため、選考委員会をおく。選考委員会に関する内規は、別に定める。

(受賞者の決定)

6. 受賞者の決定は、理事会の議決を経て行うものとする。

(受賞者の表彰)

7. 受賞者の表彰は、毎年高分子討論会開催時に表彰式を行う。

(本賞の名称および表記方法)

8. 本賞の英訳名は、SPSJ Hitachi Chemical Award 西暦年する。

補 則

1. この規程は、理事会の承認を得て施行する。